# 基于拼接的大视场虚拟现实头戴显示装置

陆驰豪<sup>1,2</sup>,李海峰<sup>1,2\*</sup>,高涛<sup>3,4</sup>,徐良<sup>1,2</sup>,李海丽<sup>1,2</sup>
'浙江大学现代光学仪器国家重点实验室,浙江杭州 310027;
'浙江大学光电科学与工程学院,浙江杭州 310027;
'浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室,浙江杭州 310027;
'浙江大学计算机科学与技术学院,浙江杭州 310027

**摘要** 虚拟现实技术是头戴显示技术的一个重要分支。为了提高虚拟现实头戴显示装置的视场角,获得更高的沉 浸感,设计了一种基于视场拼接原理的大视场虚拟现实头戴显示装置。利用4套横向视场角为80°,且完全相同的 目视光学系统,通过拼接实现大视场虚拟现实头戴显示。本装置的双目横向视场角为162°,其中每个单目系统的 横向视场角为126°,双目重叠视场角为90°。

关键词 几何光学;头戴显示器;显示;畸变校正 中图分类号 TN27 文献标识码 A

doi: 10.3788/AOS201939.0612002

## Virtual Reality Head-Mounted Display with Large Field of View Based on Stitching

Lu Chihao<sup>1,2</sup>, Li Haifeng<sup>1,2\*</sup>, Gao Tao<sup>3,4</sup>, Xu Liang<sup>1,2</sup>, Li Haili<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China;

<sup>2</sup> College of Optical Science and Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China;

<sup>3</sup> State Key Lab of CAD & CG, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China;

<sup>4</sup> College of Computer Science and Technology, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China

**Abstract** Virtual reality is an important head-mounted display (HMD) technology trend. A large field of view (FOV) virtual reality HMD device is designed based on the principle of FOV stitching for a wide FOV angle and a good sense of immersion. It is realized by stitching four sets of visual optical systems with a same horizontal FOV angle of 80°. This device achieves a binocular transverse FOV angle of 162°, where the transverse FOV angle of each monocular system is 126° and the overlapping FOV angle of the binocular system is 90°. **Key words** geometric optics; heads-up displays; displays; distortion correction

**OCIS codes** 080.2740; 120.2820; 120.2040; 150.1488

### 1 引 言

随着计算机图形学与显示技术的快速发展,虚 拟现实技术在近几年逐渐流行起来。鉴于其技术特 点,它常被应用于沉浸式视频游戏、虚拟现实电影、 视频会议、虚拟教学、外科手术训练等场合<sup>[1]</sup>。沉浸 感被认为是虚拟现实技术的关键,也是评判虚拟现 实技术优秀与否的重要指标。增大虚拟现实头戴显 示(HMD)装置的视场角(FOV)可以显著增强虚拟 现实技术的沉浸感,因此也是虚拟现实领域重要的 研究方向<sup>[2]</sup>。单透镜成像光学系统已被应用于 Oculus Rift 及其他市面上主流的虚拟现实设备。 随着视场增大,虚拟现实设备的成像质量下降明显, 因此这类设备的视场角无法做得很大<sup>[3]</sup>,如 Oculus Rift 的横向视场为 110°,且其调制传递函数(MTF) 仅在较小的视场内较高。目前,增大视场角的主流 方法是优化设计虚拟现实头戴显示装置的光学系 统<sup>[3-4]</sup>以及光学系统的拼接。前者为了保证光学系 统在大视场下的成像质量,往往需要较为复杂的光 学面型或较多的成像透镜,从而在一定程度上影响

收稿日期: 2018-12-10; 修回日期: 2019-01-17; 录用日期: 2019-02-26

**基金项目**:国家重点研发计划(2016YFB1001502)

<sup>\*</sup> E-mail: lihaifeng@zju.edu.cn

了头戴显示器的自重及体积。而后者往往对多个子 光学系统的组装及拼接处的成像效果提出了较高要 求<sup>[5]</sup>。本文的头戴显示装置基于光学系统的拼接方 案,仅利用4套相同的双透镜成像光学子系统完成 拼接,既降低了单个光学系统的复杂度,又能保证拼 接的组装要求不至于太高,并最终实现了162°的横 向视场和86°的纵向视场。

2 光学系统设计方案

### 2.1 光学系统的整体设计方案

将整个虚拟现实头戴显示装置的光学系统拆分 为如图1所示的子系统,并为每个子系统分配其所 需要达到的横向设计视场。

由图1可以看出,整个头戴显示装置由4套完

全相同的单目子光学系统 S<sub>1</sub>~S<sub>4</sub>构成,因此只需要 设计一套单目子光学系统,之后通过光学系统之间 的拼接即可构成整个头戴显示光学系统。

对于头戴显示装置来说,系统总长、成像质 量、镜片自重、出瞳距离都是需要着重考虑的因 素。鉴于以上原因,本子光学系统采用菲涅耳透 镜与非球面透镜相结合的设计方案。采用菲涅耳 透镜的目的一是为了减小系统总长,二是为了便 于后续子系统之间的拼接;选用非球面透镜则是 为了在控制光学系统镜片数量的同时提高成像质 量。显示器选择的是分辨率为 1080 pixel(横向) × 1200 pixel(纵向)、尺寸为 50.11 mm × 55.68 mm的 AMOLED。

头戴显示装置的整体结构如图 2 所示。



图 2 虚拟现实 HMD 装置整体结构 Fig. 2 Framework of virtual reality HMD device

在图 2 中,单个光学系统由沿着视线方向依次 排列的菲涅耳透镜、非球面透镜、显示屏构成。显示 屏通过光学系统成远平面上正立放大的虚像。点划 线代表双目正前方向。可以看到,在本设计中,子系 统的像在空间中有重叠,可保证最终所观察到的场 景不会出现拼接缝隙。图 2 中各个视场角的意义如 图 1 所述,*d* 表示人眼瞳距,α 表示两套子光学系统 中轴线的夹角。

由图 2 所示的几何关系不难得到各个系统视场 角及重叠视场角之间的关系为

 $\begin{cases} W_{\rm m} = 2W_{\rm s} - W_{\rm os} \\ W_{\rm b} = 2W_{\rm m} - W_{\rm o} = 2 \cdot (2W_{\rm s} - W_{\rm os}) - W_{\rm o} \end{cases}, (1)$ 

式中:W<sub>m</sub>为单目光学系统的横向视场角;W<sub>s</sub>为单 目子光学系统的横向视场角;W<sub>o</sub>s为两个单目子光 学系统拼接时的重叠视场角;W<sub>b</sub>为双目光学系统 的视场角;W<sub>o</sub>为两个单目光学系统在拼接为双目 光学系统时的重叠视场角。

### 2.2 单目子光学系统设计

对于本装置,上述各项参数设计如下:

$$\begin{cases} W_{s} = 80^{\circ} \\ W_{os} = 34^{\circ} \\ W_{m} = 2W_{s} - W_{os} = 126^{\circ} \\ W_{o} = 90^{\circ} \\ W_{b} = 2W_{m} - W_{o} = 162^{\circ} \\ \alpha = 46^{\circ} \end{cases}$$
(2)

如上文所述,整个头戴显示装置由4套完全相同的子系统构成,所以只需要设计一套横向视场角为80°的光学系统即可。光学系统的具体参数如表1所示,其光学结构如图3所示,其中:1为光学系统的孔径光阑;6为光学系统的像面,即显示屏所处的位置;表面3为菲涅耳面,以非球面为基底;表面2、4、5均为非球面。光轴为z轴,非球面顶点为坐标原点。非球面的方程为

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} + \alpha_2 r^2 + \alpha_4 r^4 + \alpha_6 r^6 + \alpha_8 r^8, \qquad (3)$$

式中:r为非球面上任意一点到光轴的距离;c为非 球面顶点处的曲率(即半径的倒数);k为二次曲面 的圆锥系数; $a_2 \sim a_8$ 为高阶项系数。

非球面及菲涅耳面的参数如表 2 所示,这些面的 k 均为 0。

该光学系统的总长(从面 1 到面 6 的距离)为 66.11 mm,出瞳直径为 4 mm,出瞳距为 15 mm,理

表1 单目子光学系统的初始结构参数

Table 1 Initial structure parameters of monocular optical subsystem

Surface	Radius / mm	Thickness / mm	Glass (index Nd;abbe:Vd)
0(OBJ)	Infinity	-3000	
1(STO)	Infinity	15	
2	99.1654	8.1950	PMMA(1.49;57.44)
3	521.3778	17.1257	
4	-41.2608	12.3331	PMMA(1.49;57.44)
5	-38.6707	13.4537	
6(IMA)	Infinity	_	



### 图 3 单目子光学系统光学结构图

Fig. 3 Optical structure of monocular optical subsystem

#### 表 2 非球面高次项系数

Table 2 High-order coefficient parameter of aspheric surface

Surface	$\alpha_{2}/10^{-2}$	$\alpha_4 / 10^{-6}$	$\alpha_{6}/10^{-9}$	$\alpha_{8}/10^{-12}$
2	0.33	-7.33	2.49	-0.74
3	-1.08	-15.10	5.35	-3.56
4	3.67	-6.89	11.30	-6.26
5	3.27	3.02	-16.10	8.29

想垂轴放大率为 78.82,设计视场为 80°(横向)×86° (纵向)。需要注意的是,为了模拟人在观察时眼球 的运动,将出瞳中心偏移光轴的距离作为变量,设计 了多个结构,并对每一个结构都进行了优化,以保证 眼球运动时,该光学系统的成像质量。图 4 为出瞳 在不同结构下的位置,在任何一个结构下,出瞳直径 均为 4 mm(与眼瞳直径相符),出瞳中心偏移光轴 的距离为 0~5 mm,这近似等于眼球运动的极限 范围。

当入瞳中心位于光轴上时,该光学系统的畸变 网格如图 5 所示。需要注意的是,由于是反向设计, 因此显示器所成的像为光学系统的物,显示器本身 为光学系统的像。



图 4 单目子光学系统出瞳漂移位置

Fig. 4 Exit pupil drift position of monocular optical subsystem

### 3 渲染方案

### 3.1 整体渲染方案

在渲染过程中,需要知道空间中的点到显示屏 物面的映射关系。实际的光学系统从物面到其像面



图 5 单目子光学系统畸变网格图

Fig. 5 Grid graph of distortion of monocular optical subsystem

的变换存在畸变,且非简单的等比例缩放关系。为 简化计算,可以将映射关系的建立分为以下两个步 骤:1)建立空间点到显示屏像面的映射关系,2)建立 显示屏像面到物面的映射关系,如图 6 所示。

### 3.2 空间点到像平面的映射关系

空间点到显示屏像面的映射关系如图 7 所示。 在图 7 中, $O_1$ 、 $O_2$ 分别为左右眼在空间的位置,



#### 图 6 建立从空间点到物面映射的流程图







两者之间的距离即瞳距 d。图中平面  $A_{si}B_{si}$  (序号 i=1,2,3,4)即显示屏的像平面。将空间点 P 分别 与 $O_1$ 、 $O_2$  相连,连线  $PO_1$  与显示屏 1 的像面相交 于点  $P_{s1}$ ,与显示屏 2 的像面无交点,连线  $PO_2$  与显 示屏 3 的像面相交于点  $P_{s3}$ ,与显示屏 4 的像面无 交点。这表明,空间点 P 只会在像平面  $A_{si}B_{si}$  (i=1,3)上出现,且分别对应点  $P_{s1}$ 和  $P_{s3}$ 。同理,空间 点 Q 分别映射到 4 个像平面上的点为  $Q_{si}$  (i=2,3,4)。

不难发现,上述映射关系即计算机图形学中的 透视投影<sup>[6]</sup>,如图 8 所示。



Fig. 8 Perspective projection

透视投影所做的其实就是创建一个定义了可视 空间(夹在远近平面之间的部分空间)的大观察箱, 任何在这个观察箱以外的物体最后都不会出现在裁 剪空间内,并且将会受到裁剪。而在观察箱内的物 体则会被投影到一个平行于观察点(即图 8 中摄像 机)*xy* 坐标平面的投影平面上(如图 8 中的远、近平 面)。

上述映射关系[6]为

$$\boldsymbol{P}_{s} = \boldsymbol{M}_{\text{projection}} \cdot \boldsymbol{M}_{\text{view}} \cdot \boldsymbol{P}, \qquad (4)$$

式中:P 为空间点在其空间坐标系中的坐标;P。为 空间点 P 映射到显示屏像平面的点在其所在像平 面坐标系下的坐标;M<sub>projection</sub>为透视投影矩阵;M<sub>view</sub> 为观察矩阵。P、M<sub>view</sub>、M<sub>projection</sub>的表达式分别为

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} x & y & z & w \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, (5)$$
$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{view}} = \begin{bmatrix} R_x & R_y & R_z & 0 \\ U_x & U_y & U_z & 0 \\ D_x & D_y & D_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -S_x \\ 0 & 1 & 0 & -S_y \\ 0 & 0 & 1 & -S_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$
(6)

$$\boldsymbol{M}_{\text{projection}} = \begin{bmatrix} \frac{n}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{n}{t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & \frac{-2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{\circ}$$
(7)

空间点的 w 分量用在坐标点变换到裁剪空间之后 做透视除法,用来判断哪些点会被裁剪<sup>[6]</sup>,即将顶点 坐标的每个分量除以它的 w 分量,若有分量落在区 间[-1,1]之外,就将它裁去。 $R(R_x, R_y, R_z)$ 、  $U(U_x, U_y, U_z)$ 、 $D(D_x, D_y, D_z)$ 分别为观察点(即 图 8 中摄像机)的右、上、前方向向量; $S_x$ 、 $S_y$ 、 $S_z$  为 点 S 在三个方向上的分量;n、f 分别为图 8 中近、 远平面到摄像机的距离;t、r 分别为图 8 中远平面 的半高与半宽。

### 3.3 像平面到物平面的映射关系

对于理想的光学系统而言,从物平面到像平面的 映射为简单的等比例放大关系。对于本装置而言,存 在由光学系统引入的畸变。因此,从像平面到物平面 的映射可以看作是畸变校正加等比例变换的过程。

畸变分为径向畸变和切向畸变两类。切向畸变 通常由安装误差造成,由于其对本光学系统的影响 不大,因而可以忽略这一畸变。径向畸变是沿着光 学系统半径方向分布的畸变,通常分为桶形畸变(负 畸变)和枕形畸变(正畸变)两种,如图 9 所示。

径向畸变的数学模型可以用畸变中心点周围的 泰勒级数展开式的前几项进行描述,通常使用前两 项<sup>[7]</sup>,即

 $\begin{cases} u' = u + u [k_1 (u^2 + v^2) + k_2 (u^2 + v^2)^2] \\ v' = v + v [k_1 (u^2 + v^2) + k_2 (u^2 + v^2)^2] \end{cases}, (8)$ 

式中:(*u*,*v*)为无畸变时的坐标;(*u*",*v*")为存在畸 变时的坐标,以畸变中心为坐标原点;*k*<sub>1</sub>、*k*<sub>2</sub>为畸变 参数,可以用相机拍摄像面的方法来确定畸变参数 的值。那么利用这两个畸变参数,就可得到畸变校 正的公式为

 $\begin{cases} u = u'' + u''[k_1(u''^2 + v''^2) + k_2(u''^2 + v''^2)^2] \\ v = v'' + v''[k_1(u''^2 + v''^2) + k_2(u''^2 + v''^2)^2] \end{cases}, (9)$ 式中:(u'',v'')为进行畸变校正后的坐标。显然,当畸变校正后的坐标满足(9)式时,其通过光学系统所成实际像即为对应无畸变时的理想像。



图 9 透镜几何畸变定义图。(a)桶形畸变;(b)枕形畸变 Fig. 9 Definition of lens geometric distortion. (a) Barrel distortion; (b) pillow distortion

像平面上的点 *P*<sub>s</sub>(*x*<sub>s</sub>,*y*<sub>s</sub>)和物平面上的点 *P*<sub>o</sub>(*x*<sub>o</sub>,*y*<sub>o</sub>)的映射关系(即畸变校正关系)为

$$\begin{cases} \frac{1}{\beta} x_{s} = x_{o} + x_{o} \left[ k_{1} \left( x_{o}^{2} + y_{o}^{2} \right) + k_{2} \left( x_{o}^{2} + y_{o}^{2} \right)^{2} \right] \\ \frac{1}{\beta} y_{s} = y_{o} + y_{o} \left[ k_{1} \left( x_{o}^{2} + y_{o}^{2} \right) + k_{2} \left( x_{o}^{2} + y_{o}^{2} \right)^{2} \right] \end{cases},$$
(10)

式中:β为光学系统的理想垂轴放大率。

4 结果与分析

所设计的虚拟现实头盔如图 10 所示。本装置

的各项参数如表 3 及(2)式所示。

渲染过程中各平面上的图像如图 11 所示。

表 3 虚拟现实头盔参数表

Table 3 Parameters of virtual reality HMD

Parameter	Value
Resolution of AMOLED /(pixel $ imes$ pixel)	$1080 \times 1200$
Distortion parameter $k_1/10^{-6}$	1.17111
Distortion parameter $k_2/10^{-13}$	-9.8186
Magnification $\beta$	78.82





图 10 虚拟现实 HMD 装置。(a)光学镜组;(b)整机 Fig. 10 Photos of virtual reality HMD device. (a) Optical lens; (b) whole device



图 11 渲染过程中各平面上的图像。(a)像面图像;(b)物面图像

Fig. 11 Photos on each plane during rendering. (a) Photos of image plane; (b) photos of object plane

将电荷耦合器件(CCD)置于图 7 中的 O<sub>1</sub>、O<sub>2</sub>位 置,用以模拟人眼。由于所设计的无法达到本装置的 设计视场,因此无法在一幅照片中拍全整个场景。 CCD 在不同角度采集到的图片如图 12 所示。 由于 4 块显示屏的色彩表现存在一定差异,因 此在拼接处两侧图像的颜色会有一些变化。

以网格图作为基准衡量本装置的拼接效果,并 将其与类似的装置<sup>[8]</sup>进行对比,结果如图 13 所示。



图 12 CCD 在不同角度拍摄的图像。(a) 左眼部分场景, CCD 转向左侧; (b) 左眼部分场景, CCD 面向正前方; (c) 右眼部分场景, CCD 面向正前方; (d) 右眼部分场景, CCD 转向右侧

Fig. 12 Photos from CCD, taken at different angles. (a) Part of scene from left eye, with CCD turning to left; (b) part of scene from left eye, with CCD straight ahead; (c) part of scene from right eye, with CCD straight ahead; (d) part of scene from right eye, with CCD turning to right



图 13 拼接效果图。(a)本装置拼接效果,仅点亮左屏;(b)本装置拼接效果,仅点亮右屏; (c)本装置拼接效果;(d)类似装置拼接效果

Fig. 13 Stitching effect. (a) Stitching effect of proposed device with left screen lit; (b) stitching effect of proposed device with right screen lit; (c) stitching effect of proposed device; (d) stitching effect of similar device

如果忽略不同显示屏色彩上的差异,可以发现 拼接处的过渡质量较好,不存在明显的拼接缝隙,如 图 13 所示。

结 5 论

本课题组设计制作了一种基于拼接方法的超大

视场(162°×86°)沉浸式虚拟现实头戴显示装置。 由于采用了子光学系统的视场拼接方法,因此,每个 子光学系统的设计难度大大降低,成像质量得以提 高。本装置的子光学系统采用非球面与菲涅耳面相 结合的设计方式,并且严格控制镜片数量,使得头盔 的轻便性得到了保证。在渲染方案中,对每个子系 统的畸变都进行了校正,保证了观察图像与实际图 像的一致性,并达到了较高的图像拼接效果。本装 置为进一步提高虚拟现实头戴显示的沉浸感提供了 参考。

### 参考文献

- Havig P, McIntire J, Geiselman E. Virtual reality in a cave: limitations and the need for HMDs [J].
   Proceedings of SPIE, 2011, 8041: 804107.
- [2] Nemire K. Evaluating an immersive virtual environment prototyping and simulation system [J]. Proceedings of SPIE, 1997, 3012: 408-416.
- [3] Wang Y Q, Liu W Q, Meng X X, et al. Development of an immersive virtual reality headmounted display with high performance [J]. Applied Optics, 2016, 55(25): 6969-6977.
- [4] Meng X X, Liu W Q, Zhang D L, et al. Design of wide field-of-view head-mounted display optical

system with double freeform surfaces [J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(4): 0418004. 孟祥翔,刘伟奇,张大亮,等.双自由曲面大视场头 盔显示光学系统设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(4): 0418004.

- [5] Lu H P, Liu W Q, Kang Y S, et al. Design of compact optical system in wide-angle head mounted display[J]. Optics and Precision Engineering, 2012, 20(5): 979-987.
  卢海平,刘伟奇,康玉思,等.超大视场头盔显示光 学系统设计[J].光学 精密工程, 2012, 20(5): 979-987.
- [6] Kessenich J, Sellers G, Shreiner D. Open GL programming guide[M]. Wang R, Transl. 9th ed. Beijing: China Machine Press, 2018: 163-167. John Kessenich, Graham Sellers, Dave Shreiner. OpenGL 编程指南[M]. 王锐, 译. 9 版. 北京: 机械 工业出版社, 2018: 163-167.
- [7] Lee S, Hua H. Arobust camera-based method for optical distortion calibration of head-mounted displays
   [J]. Journal of Display Technology, 2015, 11(10): 845-853.
- [8] Cheng D W, Wang Y T, Hua H, et al. Design of a wide-angle, lightweight head-mounted display using free-form optics tiling [J]. Optics Letters, 2011, 36 (11): 2098-2100.